科学研究費助成事業

研究成果報告書



平成 2 6 年 6 月 1 7 日現在

機関番号: 1 6 1 0 1
研究種目: 挑戦的萌芽研究
研究期間: 2012 ~ 2013
課題番号: 2 4 6 5 1 1 2 4
研究課題名(和文)量子ドットによるナノスプリットリングの共鳴励起
研究課題名(英文)Resonance excitation of sprit ring resonator by semiconductor quantum dot
研究代表者
原口 雅宣(HARAGUCHI、Masanobu)
徳島大学・ソシオテクノサイエンス研究部・教授
研究者番号:2 0 1 9 8 9 0 6
交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3.100.000円、(間接経費) 930.000円

研究成果の概要(和文):近赤外領域で発光する半導体量子ドット(以下SQD)の発光波長に合わせた共鳴波長を有す る金属スプリットリング(以下SRR)をガラス基板またはシリコン基板上に作製する技術を確立した.AFMチップによる 陽極酸化や電子ビーム描画による微細パターニングを用いて,市販のSQDをSRR近辺へ誘導する技術を確立し,SQD集団 からの発光強度がSRRの存在により増強される結果を得た.SQDとSRRの相互作用を電気磁気学的に取り扱う数値シミュ レーションを開発し,実験結果をよく説明することができた.

研究成果の概要(英文):We have established a fabrication technique of a sprit ring resonator (SRR) tuned at the same resonance wavelength to that of a semiconductor quantum dot in the near infrared wavelength re gion. By using the nano-scale patterning with the anodic oxidation of substrate with an AFM probe tip or w ith the electron beam lithography methods, we can successfully control the position of the quantum-dots cl uster with a ten-nanomenter scale near a SRR on the substrate. The significant enhancement of luminescence intensity was observed for the quantum dots near SRR structures compared with the luminescent intensity o f the quantum dots without structures. We have also developed a numerical simulation program to analyze th e electromagnetic interaction between the quantum dots and SRR and obtained useful information to understa nd experimental results.

研究分野: 複合新領域

科研費の分科・細目: ナノ・マイクロ科学,ナノ構造科学

キーワード: スプリットリング共振器 半導体量子ドット 共鳴 発光スペクトル 相互作用

1.研究開始当初の背景

半導体量子ドットや蛍光分子を共振器と 結合させ,輻射再結合確率の制御や,光放射 方向の制御に関する研究が行われている.例 えば局在プラズモンの共鳴現象と結合させ ると,選択則を超えた光励起や発光等の光学 遷移の制御が可能となる,スプリットリング 共振器(以下 SRR)の基本共振モードは,磁 気双極子的性質を持つため,光とは直接結合 しないが放射損失が少なく、リング空隙部と 中央部にそれぞれ強い電界と磁界が現れる. 近年,微細加工法の発達により,光領域に基 本モード共鳴周波数を持つナノ SSR の作製 が我々を含め複数のグループにより報告さ れるようなったが,通常光を入射しても,そ の電磁界の配置から,基本共振モードを効率 よく励起することができず,強い磁界の直接 観測に成功している例がなかった.

一方, 効率的な光放射制御の観点から量子 ドットや蛍光分子と金属ナノアンテナに関 する研究は行われていたが,光を取り出すこ とが元々困難な SSR と結合した系に関する 研究は未開拓であった.そのような系は,こ れまでに存在しなかった光領域での強い磁 気双極子を発生させるデバイスともなりう る.従って,この系の研究の推進は,ナノス ケール領域での光と磁気の相互作用に関す る応用研究を推進するきっかけになると考 えた.

2.研究の目的

基板上にて近赤外領域で共鳴を起こす直 径 100 nm ~ 200 nm 程度の SRR のナノギャ ップ付近に半導体量子ドットを配置し,両者 による結合系を作製し,光や電子線励起によ る発光スペクトル観測や蛍光寿命観測,共焦 点光学系による光散乱計測,シミュレーショ ンによるナノ領域の電磁界解析を行う.これ を通し,(1)そのような結合系における SRR の磁気双極子的な共鳴と半導体量子ドット の電気双極子的な共鳴の相互作用や発光現 象の物理を明らかにするとともに、(2)この系 を光領域にて磁気双極子発生器として応用 する可能性を検討することを目的とする.ま た,この研究を円滑に実施するため,(3)半 導体量子ドットを金属ナノスプリットリン グ共振器のナノギャップ付近に配置する技 術の確立も目的とした.

3.研究の方法

半導体量子ドットは,実験に用いる SRRの 共鳴波長を考慮し,発光波長が 800~1000nm 程度の市販品を利用した、図1に示す形状の SRR の作製は,本学に設置されている FIB 装 置や EB 露光装置を用いた微細加工法や微小 |球リソグラフィー法により行った.外径やナ ノギャップの大きさを制御することで所望 の共鳴波長となる.SRR の材料は,化学的に 安定でかつ光損失が比較的小さい金または 銀を採用した,作製時の比較試料として,棒 状またはリング状の金属微細構造を用いた. (岡本担当)

研究開始当初は,量子ドットを含む希釈分 散液を SRR が作製された基板上に滴下し,乾 燥させ量子ドットが図1のナノギャップの 部分に偶然配置される方法を利用した.その 後,AFM のプローブにて特定部分を局所的に 陽極酸化し表面改質する方法やレジストを 塗布し電子線で描画してマスクをする手法 を用いて、量子ドットを所望の位置へ誘導す ることを試みた .(原口担当).

光学的な評 発生磁界 価は, SRR 1 個 ずつに対して, ナノギャップ 電流の流れ 誘起電界 数ミクロン程 度の空間分解 電荷が現れる部分 能を有する共 SRR共振時の電磁界の特徴 焦点光学系に より,白色光

図 1 SRR 模式図

度,散乱光スペクトル,励起レーザ入射時の 発光スペクトルを計測した.(岡本担当).発 光スペクトル観測にあたっては,学内設置の 装置を利用し蛍光寿命計測の試行も行った。 (岡本担当)光学測定後は電子顕微鏡像観測 や AFM による表面形状計測を行い,量子ドッ トと SRR の位置関係を確認した.(岡本担当)

散乱特性, 蛍光特性等の光学計測結果につ いて数値計算シミュレーションを行い,実験 的に得られたデータの裏付けを行うととも に,SRR と量子ドットの相互作用の解明を試 みた.(原口担当)

原口は,研究総括を行う他,円滑な研究実 施のため大学院生を研究補助者として3名 採用(試料作製補助1名,計算補助1名,光 学測定補助1名)した.

4.研究成果

照射時の吸光

適切な直径のポリ スチレン球や電子ビ ーム露光により硬化 したレジスト柱をテ ンプレートとして利 用して,発光波長が 800~1000nm の半導 体量子ドットにその



共鳴波長が一致する 図2 SRR 電子顕微鏡像 金属 SRR 構造を得る

ための作製技術を確立した.図2は,ポリス チレン球をテンプレートとしガラス基板上 に作製した銀による SRR 共振器構造(外径 137nm)の電子顕微鏡像の一例である.球の 直径を変えることで共鳴波長を制御する

、金 属材料として Ag または Au を, 基板としては ガラスまたはシリコンウエハを選択できる. 外径のばらつきはプラスマイナス 10%であ った.

図3に本研究で構築した顕微光学系を用 いて測定した SRR1個の散乱スペクトル例 を示す.(a)は外径137 nm,(b)は外径97 nm に対するものである.計算機シミュレーショ ンと比較したところ,図中矢印でLC1と示さ れた950nm および760nm のピークは,SRR 特 有のLC 共鳴に由来することが確認できてい る.図中のEx(赤),Ey(青)は,入射光の 偏光方向を表している.入射光偏光により誘 起される電荷分布が変わるため,偏光に依存 性した散乱特性を持つ.散乱ピークである半 導体量子ドット(QD)との共鳴的相互作用を 観測するために,所望の共鳴波長を持つ SRR を作製する技術ができたことは非常に重要 なステップである.



図3 代表的 SRR 散乱スペクトル

球をテンプレートとして用いた場合は,そ のままでは SRR 作製位置の制御ができない. そこで,電子ビーム露光によりレジストパタ ーンに四角い穴を開けそこへ球を配置し,そ れをテンプレートとする手法で SRR の位置を 制御することに成功した.加えて穴の大きさ を適切にすることで同時にギャップ数を2 ~4~増やすことにも成功した.図4は,2 つのギャップを有する外径 220nm の SRR の AFM 像である.本手法により密度制御して作 製することが出来るため,SRR の基板上密度 の制御範囲を大幅に拡大することが可能と なった.



図 4 2 つのギャップがある 金による SRR: 外径 220nm ギャップ幅 65nm

次に,量子ドットを覆っている保護分子の オレイン酸の化学的性質を用いて,基板表面 の所望の場所に疎水的・親水的性質を持たせ ることで,量子ドット分散液を滴下し,量子 ドットを SRR 付近に付着させることに成功し た.これは,ITO 膜を有するガラス基板やシ リコン基板表面を AFM プローブによりナノス ケールで局所的な陽極酸化をさせる技術や レジストを電子ビーム露光によりパターニ ングすることで実現した.これらの状況は SEM ならびに AFM による測定で確認ができた. ただし,量子ドットが SRR 付近に数個しかな いと推定される場合については,量子ドット のサイズが 2~3nm と小さい上に保護分子が柔 らかく AFM チップでの確認が難しい等の問題 によりその位置関係の確認は困難であった.

基板上に分散された量子ドットの発光ス ペクトル確認および蛍光寿命計測も行った。 図5は,量子ドットを基板上に分散させた試 料と,基板にギャップのない銀リング構造を 作製しその上に同濃度に量子ドットを分散 させた試料における蛍光スペクトルを比較 した図である.このとき測定部位の銀リング 構造の密度は 10³ 個/mm²(銀リング直径は 150nm), 量子ドットの密度は 10⁵ 個/mm² 程度 であった.量子ドットのみ分散させた時に比 べ,スペクトルの形状変化は観測されなかっ たが,強度が2桁以上増強されている.SRR を用いた場合も同様の結果となった.その一 方で, 蛍光寿命変化は観測されていない. 数 値シミュレーション計算結果によると,この 蛍光増強は,量子ドットに吸収されなかった 励起光が銀リング構造に散乱され再度量子 ドットに吸収される機会を生じ実質的に励 起強度が増大したこと, SRR のモード励起に より観測側へ散乱される量子ドット蛍光が 増強した効果に由来することが分かった.



図5 銀リング構造の有無による蛍光 スペクトルの違い

次に, 少数の量子ドットと SRR の相互作用 に由来する蛍光の観測については,蛍光増強 を除けばスペクトルや蛍光寿命の明確な変 化は観測できなかった.これには2つの要因 がある. 一つは, 基板上のどの SRR に少数の 量子ドットがどの位置に付着しているのか の判別が困難であったため、多数の実験を行 っても統計的に意味のある測定結果が得ら れなかったことによる.もう一つは,少数の 量子ドットによる蛍光観測にあたって,光学 系視野内に推定で数十個程度以上の量子ド ットが存在しなければ蛍光スペクトルやそ の時間応答特性を観測できず,個々の量子ド ットと SRR の相互作用の確認が困難であった ことによる.今後は低温下でのフォトンカウ ンティングレベルの顕微観察が可能な測定 系を持つ学外の研究機関と協力し,蛍光計測 を実施する予定である.

量子ドットと SRR の相互作用の見積もりに 関しては,電気磁気学的相互作用を取り入れ ることができる有限差分時間領域(FDTD)法 により数値シミュレーションを行った.適切 な波長分散特性を有する微小誘電体を SRR 近 傍に配置するモデルにて光散乱特性を、ダイ ポール型波源を SRR 近傍に配置するモデルに て蛍光特性の結果を解釈する為の計算機プ ログラムを作成し, 蛍光増強や散乱特性に関 して実験結果と矛盾のない結果が得られ,実 験的な結果の解釈をするのに有効な手法で あることが確認された.図6(a)は SRR ギャ ップ中央部分に配置した量子ドットおいて ギャップ方向に垂直に電気双極子が発生し た場合のギャップでの電界強度(赤枠白丸) と中央での磁界強度(赤丸)スペクトルであ る.(b)と(c)は共鳴時の電界強度分布および 断面の磁界強度分布である.LC 共鳴モードと 呼ばれる電流がリングを集回するタイプの モードが効率よく生ずることが確認できて いる.





図6 ギャップにおいた量子ドット励起による SRR 共鳴モードスペクトルと電界強度分布

5.主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計 2件)

S. Tanabe, Y. Nakagawa, <u>T. Okamoto, M.</u> <u>Haraguchi</u>, T. Isu and G. Shinomiya, Fablication and evaluation of photonic metamaterial crystal, Applied Physics A, Materials Science & Pricessing, vol.112, 2013 (613-619) 査読有

DOI: 10.1007/s00339-013-7774-4

<u>T. Okamoto</u>, T. Otsuka, S. Sato, T. Fukuta and <u>M. Haraguchi</u>, Dependence of LC resonance wavelength on size of silver split-ring resonator fabricated by nanosphere lithography, Optics Express, Vol.20, No.21, pp.24059-24067, 2012. 査 読有

DOI: 10.1364/0E.20.024059

[学会発表](計 8件)

<u>M. Haraguchi</u> and <u>T. Okamoto</u>, Photonic Metamaterial Crystal, 2014. 1. 16, International Symposium on Nanophotonics and Nanomaterials 2014

(invited), Jade Place Hotel (China) S. Uenoyama, T. Okamoto and M. Haraguchi, SRR Fabrication by Using Nano Poles Strucrure, 2014. 1. 16, International Symposium on Nanophotonics and Nanomaterials 2014, Jade Place Hotel (China) 長沢 明子,岡本 敏弘,原口 雅宣,ス プリットリング共振器における磁界で励 起した LC 共振特性のシミュレーション. 2013, 7, 27, 2013 年度 応用物理・物理 系学会中国四国支部合同学術講演会,香 川大学工学部(香川県) S. Uenoyama, Y. Kagoshima, T. Okamoto and <u>M. Haraguchi</u>, Split ring resonator fabrication and evaluation by using nano poles structure, 2013, 7, 25, Asia Student Photonics Conference 2013 (ASPC2013), Univ. of Osaka(大阪府) T. Okamoto, Y. Kurata, Y. Imada and M. Haraguchi, Magnetic excitation of LC resonance in single split-ring resonator, 2013. 5. 28, The 6th International Conference on Surface Plasmon Photonics (SPP6), Delta Ottawa City Centre (Canada) 岡本 敏弘, 倉田 陽平, 原口 雅宣, 単一 の金属分割リング共振器における LC 共 振の磁界励起の検証,2013.3.29, 第60 回応用物理学会春季学術講演会,神奈川 工科大学(神奈川県) S. Tanabe, Y. Nakagawa, T. Okamoto, M. Haraguchi, T. Isu and G. Shinomiya, Fabrication and optical evaluation of 1D and 2D photonic metamaterial crystal, 2012. 12. 16 Photonics Global Conference 2012. Resorts World Convention Center (Singapore) T. Okamoto, Y. Kurata, T. Ootsuka, S. Sato, T. Fukuta and M. Haraguchi, Size dependence of LC resonance of individual silver SRR, 2012. 9. 05, The 12th International Conference on Near-Field Optics, Nanophotonics and related techniques (NF012), Kursaal Conference Center (Spain) 6.研究組織 (1)研究代表者 原口 雅宣 (HARAGUCHI, Masanobu) 徳島大学・大学院ソシオテクノサイエンス 研究部・教授

研究者番号: 20198906

(2)研究分担者

岡本 敏弘(OKAMOTO, Toshihiro)
 徳島大学・大学院ソシオテクノサイエンス
 研究部・助教
 研究者番号: 60274263